

Campus Diplomatique Français de Nairobi (Kenya)



Maître d'ouvrage : Ministère des Affaires Etrangères et Ambassade de France au Kenya

Architecte : Terreneuve – Pharos

Public / Privé : Public

Année livraison : 2017

Mission réalisée : Ingénierie structure

Montant des travaux : 6 000 K€

Surface : 3 500 m²

Le Campus Diplomatique Français de Nairobi comprend quatre bâtiments. Ils constituent le campus diplomatique Français au Kenya : deux bâtiments de l'ambassade de France, la résidence de l'ambassadeur connectée à l'ambassade par un passage sous-terrain et le bâtiment des logements des gendarmes. L'ensemble de l'ouvrage est ultra-sécurisé, prévu pour résister aux attaques armées et aux impacts de véhicules lourds lancés à pleine vitesse.



CETIS LYON
3, RUE DE LA DOMBES
01700, NEYRON
T. +33 (0)4 78 55 00 18

CETIS PARIS
2 RUE DE LA ROQUETTE
75011, PARIS
T.+33 (0)1 56 53 70 00

CETIS SALAISE
ZAC DES JUSTICES,
38150 SALAISE-SUR-SANNE
T. +33 (0)4 78 55 00 18

CETIS MAROC
7 RUE BENZERTE,
10000 RABAT